# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-232034

(43)Date of publication of application: 18.09.1989

(51)Int.CI.

B32B 15/08 B32B 7/02 B32B 7/02 H05K 1/03

(21)Application number: 63-058801

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing: 11.03.1988

(72)Inventor: FUJII SADAO

## (54) FLEXIBLE COMPOSITE FILM

### (57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture a flexible composite film of superior resistance to humidity and insulation properties suitable for a flexible print board or the like by providing an insulated layer composed of metal oxide on the surface of a high molecular film and further providing a conductive layer over the insulated layer.

CONSTITUTION: For example, a Si or Al oxide is formed into an insulated metal oxide layer by using the vacuum film forming technology or the sol-gel process using an organic metallic compound on the surface of a flexible polymer film such as polyethylene, polypropylene or the like. A conductive layer is formed on its both surfaces or one surface to form a flexible print board. As the subject composite film retains a metal oxide layer, insulated and resistant to humidity, on its surface or intermediate layer as above-mentioned, moisture absorbing deformation of polymer film can be prevented and its surface resistance can be retained high.

#### ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平1-232034 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)9月18日

B 32 B 15/08 7/02

M - 7310 - 4F

104 H 05 K 1/03

6804-4F 6804-4F L-8727-5E審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

会発明の名称

可撓性複合フイルム

②特 頭 昭63-58801

昭63(1988) 3月11日 願

@発 明 習 藤 井 貞 男 兵庫県神戸市北区筑紫が丘8-4-9

⑦出 顋 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

弁理士 伊丹 四代 理 人 健次

#### 1. 発明の名称

可挠性複合フィルム

#### 2. 特許請求の範囲

- 1. 両分子フィルム表面に金属酸化物からなる 絶縁層を設けたことを特徴とする、耐湿性及び絶 緑性に使れた可能性複合フィルム。
- 2. 絶縁層の上に導電層を設けた請求項1記載 の復合フィルム。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は可視性複合フィルムに関し、更に詳し くは、フレキシブルブリント基板等に好適な、耐・ 湿性及び絶縁性に優れた可換性複合フィルムに関 するものである.

#### (従来技術と問題点)

- ポリイミドフィルムに代表される耐熱性高分子 フィルムは、高分子であることに由来する可提性 と、耐然性及び絶縁性を備えており、フレキンプ ルプリント基材用、耐熱絶縁テープ用等のフィル 「ムとして巾広く応用されている。

しかし、耐熱性高分子フィルムは比較的吸湿性 があり、核フィルムに吸湿された水分は寸法安定 性を損なう他、実用的における絶縁特性に悪い影 廖を与える。また上記水分は高周波回路における 隣接配線間クロストークの原因ともなり、特に、 プリント基板に用いる場合、マウント密度をあま り高くすることができないという実質的不利益を 生じる。

一方、ガラス等に代表される組織性金属酸化物 は、吸湿性、寸法安定性に優れているものの、薄 膜にした場合の機械的強度あるいは可能性に問題 があり、実用に耐えることができない。

従って、高い耐湿性と絶縁性を兼ね備えた可提 性複合フィルムの実現が望まれている。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を指み、耐湿性及び絶縁 性に使れた複合フィルム、及び旅フィルム上に導 電腦を形成させた複合フィルムを提供するもので ある.

特別平1-232034 (2)

即ち、本発明は高分子フィルム表面に金属酸化 物からなる絶縁層を設けたことを特徴とする、吸 湿性が低く表面抵抗の大きい複合フィルム、及び 前記絶縁層の上に再電層を設けたことを特徴とす る複合フィルムを提供するものである。

をそのまま適用することが可能である。

高分子フィルム上に設ける語縁性の金属酸化物 層としては、各種金属酸化物を用いることができ、 その一郎に有殺化合物から成る原子団を有してい ても良い。代表的な金属酸化物としてはSIない しはAIの酸化物が好ましい。接酸化物層は、ス パッタ、ICB等の真空薄膜形成技術を用い高分 子フィルム上に形成させることもできるが、有機 金属化合物を用いたいわゆるブルゲル技による形 成法は、生産性も高く好適な方法である。

ゾルゲル法により該酸化物層を形成する場合、 有製金属化合物としては、各種アルキルシロキサン等の金属アルコキシドであり、これらのアルコキシドは、有機溶媒中に分散溶解して用いられる。 有機溶媒は、該金属アルコキシド溶液を高分子フィルム上に整布した後落発させる必要があるため、 復発性の溶剤が好ましく、合有アルコキシドや、 後に述べる硬化触媒と反応せず、しかも高分子フィルムを溶解させないものであれば、通常用いられるアルコール類、ケトン類、エーテル類、エス

テル類等の揮発性溶剤を広く用いることが可能で ある。

抜アルコキシド溶液は、必要によりアミン等の 硬化触媒を添加し、高分子フィルムに燃布する。

高分子フィルムに捻アルコキシド溶液を塗布す る方法としては、簡単な方法には、刷毛塗りの他、 スプレー、ディップ、ロールコート等の各種方法 が可能であるが、均一な厚みに堕布する方法とし て、ディップ又はロールコート法が好ましい。故 アルコキシド溶液を塗布した高分子フィルムは、 静置することにより溶剤が蒸発して接アルコキシ ド層が形成され、該層は空気中の水分あるいは硬 化触媒により徐々に硬化し、絶縁性の酸化物層を 形成するが、一般には、加熱することにより、硬 化を促進させることが好ましい。加熱温度は、硬 化完了時間と密接に関係しており、通常は50~ 200℃の範囲から選択される。この時、アルコ キシドを形成していた有機化合物から成る原子団 は完全に脱離していることが望ましいが、絶縁特 性や、経時安定性に影響を与えない程度に残存し

ていてもかまわない。

硬化等の方法により表面に絶縁性酸化物層を形成させた高分子フィルムは、その両面あるいは片面に導電性の層を形成させることにより、可能性 プリント基板とすることができる。

可挽性プリント配線板として加工する際、プリント基板切断面にて、高分子フィルムがむき出しになり、ここより内奥郎の高分子フィルムが吸湿し、好ましくない変形あるいは朝鮮の生ずることがある。そのため、切断面はシリコン樹脂等の耐熱・吸湿性ポリマーでシールすることが望ましい。(実施研)

以下に本発明を実施例を用いて更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。 50ミクロンの故障を有するポリィミドフィルムを用いアルコールを溶剤とし変性アルキルシリケートを約1ミクロン厚さに塗布した。このフィルムと100でにて2時間加熱した。このフィルム上に10ミクロンの設厚を有する網箔を形成し、0.1ミリの配線間隔をとりパターン化した後、配

特開平1-232034 (3)

級間の吸湿数面抵抗を測定したところ、10 1 0 Ω 以上であり吸温による特性の経時変化も収められ なかった。

一方、比較のために、金属酸化物層を形成していないプリント基板の場合についても同様の操作を行ったが、10'\*Qの抵抗しかなかった。 (作用・効果)

本発明の複合フィルムは、裏面或いは中間層に 絶縁性、耐湿性の金属酸化物層を有するため、高 分子フィルムの吸湿変形を防止する他、裏面抵抗 を高く保つことができる。また、吸湿による電気 特性の経時的変化も少なく、高密度配線が可能と なる。

> 特許出願人 控測化学工業株式会社 代理人 弁理士 伊 舟 健 次

